

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호

10-2002-0047543

**Application Number** 

PATENT-2002-0047543

출 원 년 월 일

2002년 08월 12일

Date of Application

AUG 12, 2002

출 원 인:

학교법인 한국정보통신학원

INFORMATION AND COMMUNICATIONS UNIVERSITY EDUCATION/

Applicant(s)



2003 년 01 웜 15 일

특 허 청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【권리구분】 특허

【수신처】 특허청장

【참조번호】 0003

【제출일자】 2002.08.12

【발명의 명칭】 3 차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법

【발명의 영문명칭】 METHOD FOR FABRICATING AIR CAVITY OF 3 DIMENSIONAL

MULTI-LAYER RF MODULE

【출원인】

【명칭】 학교법인 한국정보통신학원

【출원인코드】 2-1999-038195-0

【대리인】

【성명】 장성구

【대리인코드】 9-1998-000514-8

【포괄위임등록번호】 2000-005740-6

【대리인】

【성명】 김원준

 【대리인코드】
 9-1998-000104-8

【포괄위임등록번호】 2000-005743-8

【발명자】

【성명의 국문표기】 이영철

 【성명의 영문표기】
 LEE, Young Chul

 【주민등록번호】
 690106-1683318

【우편번호】 360-803

【주소】 충청북도 청주시 상당구 금천동 275 부영아파트 702-509

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 박철순

【성명의 영문표기】 PARK,Chul Soon

【주민등록번호】 580223-1030911

【우편번호】 305-707

【주소】 대전광역시 유성구 신성동 161 한울아파트 103~402

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 최병건

【성명의 영문표기】 CHOI, Byoung Gun

【주민등록번호】 711028-1770621

【우편번호】 702-765

【주소】 대구광역시 북구 복현2동 복현주공4단지 406-404

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 은기찬

【성명의 영문표기】 EUN,Ki Chan

【주민등록번호】 740125-1481211

【우편번호】 560-240

【주소】 전라북도 전주시 완산구 효자동 광진 진주아파트 2-408

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 김대준

【성명의 영문표기】 KIM,Dae Jun

【주민등록번호】 750224-1041818

【우편번호】 135-961

【주소】 서울특별시 강남구 포이동 168-4

【국적】 KR

【심사청구】 청구 【조기공개】 신청

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정

에 의한 심사청구 , 특허법 제64조의 규정에 의한 출원공개

를 신청합니다. 대리인 장성구 (인) 대리인

김원준 (인)

【수수료】

【기본출원료】 10 면 29,000 원

 【가산출원료】
 0
 면
 0
 원

 【우선권주장료】
 0
 건
 0
 원

【심사청구료】 10 항 429,000 원

【합계】 458,000 원

【감면사유】학교【감면후 수수료】229,000원

【첨부서류】 1. 요약서·명세서(도면)\_1통

## 【요약서】

### 【요약】

본 발명은 3차원 초고주파 다충회로를 위한 공기 공동(air cavity) 제작방법에 관한 것으로, 특히 비 유전율이 낮은 공기 공동(air cavity)을 다충회로 내부에 집적화하고, 전송선의 유전체 손실과 수동소자의 접지 면과의 기생 커패시턴스(capacitance) 발생을 억제하고 격리도 향상을 목적으로 한다. 초고주파 다충회로를 위한 각 그런시트 (green sheet)중 원하는 각각의 그런시트에 공기 공동을 형성하고, 공기 공동이 형성되면, 전도체를 그런 시트 상에 프린팅한다. 이후, 각각의 그런시트를 정렬, 적층, 및 소성하여 초고주파 다충회로를 제작한다. 따라서, 자기공진 주파수(self resonance frequency)와 Q-팩터(factor)와 수동소자의 특성을 향상시키며, 또한 다충회로의 집적화율을 증가시킬 수 있으며, 공기 공동 간격을 두지않고 연속적으로 배치하여 광통신용 모들의 제작에서 광섬유와 반사경, 광소자들과의 정렬에 응용 가능하도록 하는 효과가 있다.

## 【대표도】

도 1

## 【명세서】

### 【발명의 명칭】

3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법{METHOD FOR FABRICATING AIR CAVITY OF 3 DIMENSIONAL MULTI-LAYER RF MODULE}

#### 【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법을 수 행하기 위한 전체 개념도이며,

도 2는 본 발명에 따른 3차원 초고주파 다층회로를 위해 제작된 공기 공동을 도시 한 도면이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

S1 : 접지용 전도체가 프린팅된 그린시트 S2 : 공기 공동이 형성된 그린시트

S3 : 전도체를 형성한 그린시트 S4 : 그린시트

S5 : 전도체를 형성한 그린시트 S6 : 공기 공동이 형성된 그린시트

S7 : 그린시트

S8 : 초고주파 다층회로 표면의 전도체

S9 : 초고주파 다충회로 내부의 전도체

S10 : 공기 공동 하단에 접지용 전도체

S11 : 공기 공동(air cavity)

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- <12> 본 발명은 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동(air cavity) 제작방법에 관한 것으로, 특히 비 유전율이 낮은 공기 공동(air cavity)을 다층회로 내부에 집적화하고, 전송선의 유전체 손실과 수동소자의 접지 면과의 기생 커페시턴스(capacitance) 발생을 억제시킬 수 있도록 하는 공기 공동 제작방법에 관한 것이다.
- 동상적으로, 초고주파 다층회로에서의 멀티 칩 모듈(Multi chip module : MCM) 기술은 여러 개의 반도체 칩들을 하나의 기판 상에 탑재하여 모듈화 한 것으로, 크게 다층 회로기판 기술을 이용하는 MCM-L(Laminated)과, 박막기술을 이용하는 MCM-D(Deposited)와, 다층 세라믹 기술을 이용하는 MCM-C(Co-fired) 등 세 가지 종류로 크게 분류된다.
- 이중, 다층 세라믹 기술인 MCM-C 중에서 저온도성 다층 세라믹(Low Temperature Cofired Ceramic : LTCC)은 유전상수가 대략 7정도로 비교적 높기 때문에 전송선의 유전체 손실이 전도체 손실보다 크다.
- 이와 같이, 유전체 손실이 크게 될 경우, 10GHz 이상의 초고주파 다층회로 제작의 어려움이 있으며, 또한 인덕터(inductor)나 커패시터(capacitor)와 같은 수동소자의 접 지(GND) 면으로 인해 발생되는 기생 커패시턴스(capacitance) 때문에 자기공진 주파수 (self resonance frequency)와 Q-팩터(factor)와 동일한 수동소자의 특성을 열화시키게 되는 문제점을 갖고 있다.

## 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

(16) 따라서, 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 그 목적은 비유전율이 낮은 공기 공동(air cavity)을 다층회로 내부에 집적화하고, 전송선의 유전체 손실과 수동소자의 접지 면과의 기생 커패시턴스(capacitance) 발생을 억제시켜 자기공 진 주파수(self resonance frequency)와 Q-팩터(factor)와 동일한 수동소자의 특성을 향상시킬 수 있도록 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동(air cavity) 제작방법을 제공함에 있다.

<17> 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에서 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동(air cavity) 제작방법은 초고주파 다층회로를 위한 각 그린시트(green sheet)중 원하는 그린시트에 공기 공동을 형성하는 단계; 공기 공동이 형성되면, 설계된 전도체를 그린시트 상에 프린팅하는 단계; 공기 공동이 형성된 그린시트 상에 전도체가 프린팅된 그린시트를 위치시키는 단계; 그린시트 각각을 회로 설계에 따라 위치시키고, 정렬 및 적층하여 초고주파 다층회로를 소성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

## 【발명의 구성 및 작용】

- <18> 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 일 실시 예를 상세하게 설명하기로 한다.
- <19> 도 1은 본 발명에 따른 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법을 수행하기 위한 전체 개념도로서, 다층의 그린시트(green sheet)(S1~S7)가 적충되어 있으며, 2층(S2) 및 6층(S6)의 그린시트에 공기 공동(air cavity)(S11)이 형성되어 있다.

<20> 즉, 초고주파 다층회로를 위한 다층의 그린시트(green sheet)중 맨 하단에 메탈로 형성된 접지용 전도체가 프린팅된 그린시트(S1)를 위치하며, 이 전도체는 접지용 그린 시트(S1) 상의 회로 설계에 따라 전도체가 프린팅된다.

- <21> 접지용 전도체가 프린팅된 그린시트(S1)가 위치한 상태에서, 다음 그린시트(S2)에 공기 공동(S11)을 형성하고, 공기 공동(S11)이 펀칭되면, 접지용 전도체가 프린팅된 그린시트(S1) 상에 상술한 바와 같이 공기 공동(S11)이 형성된 그린시트(S2)가 위치하면, 도 2에 도시된 바와 같은 공기 공동(S11)이 형성된다.
- <22> 여기서, 공기 공동(S11)은 원형이나 사각형 모두 가능하며, 공기 공동(S11)의 크기는 직경이 150~200μm 이하이며, 공기 공동(S11)에는 전도성 물질을 채우지 않고 공기가 채워져 있으며, 공기 공동(S11)은 설계된 회로에 대응하도록 편칭된다.
- <23> 다음으로, 그린시트(S3)는 공기 공동(S11)이 형성된 그린시트(S2) 상에 위치하며, 전송선이나 설계된 회로를 위한 초고주파 다층회로 내부의 전도체(S9)가 형성된다. 그리고, 전도체를 형성한 그린시트(S3) 상에 그린시트(S4)를 위치시킨다.
- <24> 이후, 다음 그린시트(S6)에 공기 공동(S11)을 형성하고, 공기 공동(S11)이 형성되 면, 전도체를 형성한 그린시트(S5) 상에 상술한 바와 같이 공기 공동(S11)이 형성된 그린시트(S6)를 위치시키면, 도 2에 도시된 바와 같은 공기 공동(S11)이 형성될 수 있다.
- C25> 다음으로, 초고주파 다충회로 표면의 전도체(S8)를 위한 메탈을 형성한 그린시트 (S7)를 그린시트(S6) 상에 위치시킨다. 그린시트 S1-S7을 정렬, 적충, 및 소성하여 초고주파 다충회로를 제작한다.

1020020047543

- <26> 여기서, 초고주파 다층회로를 위한 다층의 그린시트(green sheet)간을 적충하기 위한 적층 온도는 70?? 이고, 적층 압력은 2500~2700psi이며, 적층 시간은 10분이며, 초고주파 다층회로를 위한 각 그린시트(green sheet)간의 충간 높이는 100μm이다.
- 또한, 공기 공동(S11)을 이용하여 마이크로 스트립 라인, 스트립, 코플래너 웨이브 가이드(coplanar waveguide)와 같은 전송선의 유전체 손실을 획기적으로 감소시키고, 집적된 수동소자, 즉 인덕터, 커패시터, 필터들이 접지 면과의 기생 커패시턴스를 획기 적으로 감소시킬 수 있도록 제작한 것이다.

#### 【발명의 효과】

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 비 유전율이 낮은 공기 공동(air cavity)을 다충회로 내부에 집적화하고, 전송선의 유전체 손실과 수동소자의 접지 면과의 기생 커패시턴스(capacitance) 발생을 억제시켜 자기공진 주파수(self resonance frequency)와 Q-팩터(factor)와 동일한 수동소자의 특성을 향상시키며, 또한 격리도를 향상시켜 다충회로의 집적화율을 증가시킬 수 있으며, 공기 공동 간격을 두지않고 연속적으로 배치하여 광통신용 모듈의 제작에서 광섬유와 반사경, 광소자들과의 정렬에 응용 가능하도록하는 효과가 있다.

### 【특허청구범위】

### 【청구항 1】

3차원 초고주파 다층회로 제작방법에 있어서,

상기 초고주파 다층회로를 위한 각 그린시트(green sheet)중 원하는 그린시트에 공기 공동을 형성하는 단계;

상기 공기 공동이 형성되면, 설계된 전도체를 그린시트 상에 프린팅하는 단계;

상기 공기 공동이 형성된 그린시트 상에 상기 전도체가 프린팅된 그린시트를 위치 시키는 단계;

상기 그린시트 각각을 회로 설계에 따라 위치시키고, 정렬 및 적충하여 상기 초고 주파 다층회로를 소성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 초고주파 다충회 로를 위한 공기 공동 제작방법.

## 【청구항 2】

제 1 항에 있어서.

상기 초고주파 다층회로를 위한 각 그린시트(green sheet)중 맨 하단에 메탈로 형성된 접지용 메탈이 있는 그린시트가 위치하도록 하는 것을 특징으로 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

#### 【청구항 3】

제 1 항에 있어서,

상기 공기 공동은 원형이나 사각형 모두 가능한 것을 특징으로 하는 3차원 초고주 파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

#### 1020020047543

## 【청구항 4】

제 3 항에 있어서,

상기 공기 공동은 임의의 크기를 갖으며 사용 가능한 것을 특징으로 하는 3차원 초 고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

#### 【청구항 5】

제 4 항에 있어서,

상기 공기 공동에는 전도성 물질을 채우지 않고 공기가 채워져 있는 것을 특징으로 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

## 【청구항 6】

제 5 항에 있어서,

상기 공기 공동은 설계된 회로에 대응하도록 임의의 그린시트 상에 편칭하는 것을 특징으로 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

#### 【청구항 7】

제 1 항에 있어서,

상기 적충 온도, 압력과 시간은 일반적인 공정조건과 동일한 것을 특징으로 하는 3 차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

### 【청구항 8】

제 1 항에 있어서,

상기 유전체로 형성된 그린시트 상에 적충된 그린시트는 초고주파 다층회로 내부의 전도체인 것을 특징으로 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

# 【청구항 9】

제 1 항에 있어서,

상기 유전체로 형성된 그린시트 상에 적충된 그린시트는 초고주파 다층회로 표면의 전도체인 것을 특징으로 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

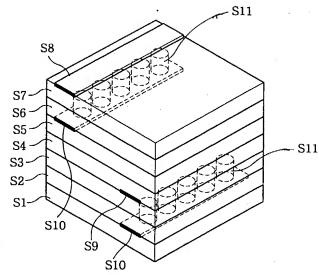
### 【청구항 10】

제 1 항에 있어서,

상기 공기 공동을 이용하여 마이크로 스트립 라인, 스트립, 코플래너 웨이브 가이드(coplanar waveguide)와 같은 전송선의 유전체 손실을 감소시키고, 인덕터, 커패시터, 필터들이 접지 면과의 기생 커패시턴스를 획기적으로 감소시킬 수 있도록 제작하는 것은 특징으로 하는 3차원 초고주파 다층회로를 위한 공기 공동 제작방법.

【도면】





[도 2]

